

Nom	Affectation SCEI (ou dossier)	Concours	Note d'après l'étudiant	Redouble ou change volontairement
A.Léo	Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Télécom.	CCP	13	
B.Marceau	ISIMA Clermont-Ferrand	CCP	10	
B.Elsa	ENGEES Strasbourg Civil (étudiant)	CCP	10	5/2
B.Fabien	Toulouse INP - ENSIACET - Génie des Procédés	CCP	16	
C.Thibaut	ENSC Lille	CCP	12	
C.Alexis	Universite de Bordeaux - L3	Dossier	-	
C.Théo	ENSICAEN Mat. et Chimie	CCP	11	
C.Carla	Toulouse INP - ENSIACET - Chimie	CCP	16	
D.Mathilda	ESCOM Chimie Compiègne	E3A	10	
F.Lisa	ITECH Lyon	E3A	10	
F.Hugo	UTC Compiègne	Dossier	15	
G.Alexandre	Polytech Montpellier - Informatique et Gestion	E3A	11	
G.Anthony	SeaTech Toulon	CCP	11	
L.Coirentin	Grenoble INP - Esisar	CCP	10	
L.Nicolas	ENSEA Cergy	Centrale	7	
L.Maxime	ENSGTI Pau - Génie des Procédés	CCP	10	
L.Anne-Sophie	ENSIL Limoges EE	E3A	12	
M.Axel	Lorraine INP - ENSEM - Energie	CCP	13	INSA Lyon (16)
M.Tom	ENSGTI Pau - Génie des Procédés	CCP	10	
M.Rakine	ENSSAT Lannion	Mines	10	5/2
N.Raphaël	ENSC Mulhouse	CCP	15	
R.Louise	Grenoble INP - ENSE3	CCP	16	
R.Emilie	Polytech Marseille - Génie Biomédical	E3A	13	5/2
R.Cloé	ITECH Lyon	E3A	10	
S.Martin	Toulouse INP - ENSIACET - Matériaux	CCP	16	
S.Joseph	Grenoble INP - Phelma (Physique Electronique Télécoms)	CCP	19	
S.Simon	Lorraine INP - ENSEM - Energie	CCP	13	5/2
T.Alexis	Polytech Marseille - Matériaux	E3A	13	
V.Pauline	ENSGTI Pau - Génie des Procédés	CCP	10	
W.Maxime	Lorraine INP - ENSG	CCP	15	

Meilleure école intégrée	INP Phelma
Taux d'admission CCP	87%
Commentaires	Tous les élèves ont été admis à une école sur CCP ou E3A. Cependant certains élèves ont préféré des inscriptions sur dossier.